007024757

WPI Acc No: 1987-024754/198704

XRAM Acc No: C87-010336

Optically active hydroxyethyl azetidinone derivs. prepn. - from optically inactive acyloxyethyl azetidinone derivs. using microorganisms or enzymes

Patent Assignee: SANKYO CO LTD (SANY) Number of Countries: 001 Number of Patents: 002

Abstract (Basic): JP 61280295 A 🗸

Beta-lactam cpds. are produced by hydrolysing cpd. (dl substance) of formula (I) selectively by means of microorganisms or enzyme to derive optically active cpd. of formula (I) where R1 is H. (R1 is acyl; R2 is (substd.) alkyl, alkenyl, alkinyl, aryl, alkylthio, alkylsulphonyl, arylthio or arylsulphonyl or acyloxy; R3 is H or protective gp. for N atom).

Optically active 3-(1-hydroxyethyl)-2-azetidinone deriv. can be obtd. from optically inactive 3-(1-acyloxyethyl)-2-azetidinone derivs. (dl substance) by means of microorganisms or enzyme. The prods. are important intermediates for prepn. of carbapennem and pennem deriv. having antibacterial activity.

As microorganism may be various bacteria, yeast and fungi. Bacteria yeast and fungi. Bacteria include Arthrobacter simplex SANK 73560 (IAM 1660), Bacillus subtillis SANK 76759 (IAM 1069), Chrombacterium violaceum SANK 72783 (ATCC 31532), Flavobacterium capsulatum SANK 70979 (IFO 12533), and Flavobacterium meningosepticum SANK 70779 (IFO 12535). Yeast includes Aureobacidium pullurans SANK 10877 (ATCC 15232), Candida albicans SANK 50169 (IFO 0683), Pichia farinosa SANK 58062 (LAM 4303), Pichia terricola SANK 51684 (FERM 8001), Rhodotorula minuta SANK 50871 (IFO 0932), and Saccharomyces cerevisiae SANK 50161 (IAM 4512). fungi includes Aspergillus niger SANK 13658 (ATCC 9142) Gliocladium roseum SANK 10560 (FERM 8259), and Humicola asteroidea SANK 14981 (FERM 8260).

Enzyme may be microorganism origin or animal or plant cell origins,

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-280295

@Int_Cl_4

12 R

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和61年(1986)12月10日

C 12 P 41/00 (C 12 P 41/00 C 12 R 1:01) (C 12 P 41/00 7823-4B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全22頁)

9発明の名称 光学活性アゼチジノン誘導体の製法

②特 頤 昭60-121479

庄治

②出 願 昭60(1985)6月6日

功 79発 明 者 岩 野 雄 次 79発 明 者 敦 700発 明 内 者 越 俊 一 79発 明 者 ①出 願 人 三共株式会社

弁理士 樫出

1:645)

東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内東京都品川区広町1丁目2番58号 三井株式会社内東京都中央区日本橋本町3丁目1番地の6

明 細 費

1. 発明の名称 光学活性アゼチジノン誘導体の製法

人

2 特許請求の範囲

何代 理

一般式

$$\begin{array}{ccc}
OR^1 \\
OH_3 & R^2 \\
OH_{R^3}
\end{array}$$

〔式中,R1は置換基を有してもよいアンル基、を示し、R2は置換基を有してもよいアルキル基、アルキニル基、アリール基、アルキルチオ基、アルキルスルホニル基、アールチオ基、もしくはアリールスルホニル基、またはアンルオキン基を、R3は水素原子または窒素原子の保護券を示す。〕を有する化合物(dd 体)を微生物又は酵素を利用して選択的に加水分解し一般式

$$\begin{array}{ccc}
OH & & & \\
OH_3 & & & & \\
O & & & & \\
O & & & & \\
\end{array}$$
(2)

〔式中、R² およびR³ は前述したものと同意幾 を示す。〕を有する光学活性な化合物へ導くことを特徴とするβ−ラクタム化合物の製法。

3. 発明の詳細な説明

本発明は光学不活性な3-(1-アシルオキシエチル)-2-アゼチジノン誘導体(d&体)を微生物もしくは酵素を利用して光学活性な3-(1-ヒドロキシエチル)-2-アゼチジノン誘導体へ導く製法に関するものである。

本発明によつて得られる光学活性な3 - (1 - ヒドロキシエチル) - 2 - アゼチジノン誘導体は抗菌活性を有するカルパペネム及びペネム 誘導体へ導く重要中間体である。

光学活性な3-(1-ヒドロキシエチル)ー2-アゼチシノン誘導体の製法に関しては種々知られているが、いずれも工程数が多く反応操作が煩雑である。本発明者等は、容易に得られるdl-3-(1-アンルオキシエチル)-2-アゼチシノン①を微生物ないしは酵素を利用して選択的に加水分解し光学活性な3-(1-ヒ

ドロキシエチル)ー 2 ー アゼチジノン (2) が効率 よく得られることを見い出し本発明を完成した。 一般式

に於けるRIは置換基を有しても良いアンルを をえばホル、アナイル基をすっていません。 アナイル基をもしてがある。 では、アナイル基をもしてがある。 では、アナイル基をもしくは、アナイルを では、アナイルを では、アナイルを では、アナイルを では、アナイルを では、アナイルを では、アナイルを では、アナイルを では、アナインのでは、アナインのでは、アナインのでは、アナインのでは、アナインのでは、アナインのである。 アルキルをである。)、CO2R4を にた、アナルなどである。)、CO2R4を にた、アナルなどである。)、CO2R4を にたい、アナルなどである。)、CO2R4を にたい、アナルなどののでは、アナルなどである。

意義を示す。)などである。)、-SR4(式中、 R⁴は前述したものと同意幾を示す。)、-conR⁶R⁷ (式中、R6およびR7は、同一もしくは異なる水 累原子、アルキル基(たとえばメチル、エチル、 プロピル、プチル、もしくはt-ブチルなど)、 シクロヘキシル、もしくはペンジルなどである。) -OR⁸基(式中、R⁸は、水素原子、アルキル基(たとえばメチル、エチル、もしくはプロピルな ど)もしくはアシル蕪(たとえばアセチル、ブ ロピオニル、ブチリル、もしくはベンゾイルな ど)などである)、もしくは-cor? 基(式中、 R⁹はメチル、エチル、もしくはフェニルなどで ある)、などである〕、饋換葢を有してもよい アルケニル基〔たとえばビニル、アリル、もし くはプテニルであつて以下に示す何ーもしくは 異なる置後基を1~3個有してもよい。その置 換蒸は、アルキル基(たとえばメチル、エチル、 プロビル、ブチル、イソブロビル、もしくはょ ープチルなど)、-CO2R4 基(式中R4は前述した ものと同意殺を示す)、-OOSR5益(式中R5は、

中R⁴は、水岩原子、アルキル菇(たとえばメチ ル、エチル、プロピル、プチル、イソプロピル、 もしくはヒープチルなどである。)。置換基を 有してもよいフェニル基(その懺換差は、メチ ル、エチル、プロピル、メトキシ、メチルメル カプト、ニトロ、シアノ、アセトアミド、弗柔、 塩素もしくは臭素などである。)、もしくは置 換基を有してもよいペンジル基(その債換基は、 メトキシ、メチルメルカブト、メチル、エチル、 プロピル、ニトロ、シアノ、アセトアミド、弗 **累、塩素もしくは臭素などである。)などであ** る。)、ハロゲン原子(たとえば、弗累、塩素、 もしくは臭素などである。)、-cosr5基(式中、 R⁵は、アルキル基(たとえばメチル、エチル、 プロピルなどである。)、 置換基を有してもよ いフェニル基(その遺換基は、先に述べたR4が 置換基を有してもよいフェニル基の置換基と同 意義を示す。)、もしくは置換基を有してもよ いペンジル基(その置換基は、先に述べたR4が 雌 換 基を 有してもよい ペンジル 基の 雌 換 基と 同

前述したものと同意義を示す)、-SR4基(式中 R⁴は、前述したものと同意義を示す。)、-OR⁸ 茜(式中R⁸は、前述したものと同意發を示す。)、 もしくは置換基を有してもよいフェニル基(そ の置換基は、先に述べたR4が置換基を有しても よいフェニル基の農換器と同意義を示す)など である〕、置換基を有してもよいアルキニル基 〔たとえばエチニル、もしくはプロパルギル茲 であつて以下に示す同一もしくは異なる懺換基 を1~3個有してもよい。その魔換菇はアルキ ル基(たとえばメチル、エチル、プロピル、プ チル、イソプロピル、もしくは t ープチルなど)、 -CO2R4基(式中R4は、前述したR4と同意義を示 す)、-008R5基(式中R5は、前述したR5と同意 義を示す。)、-8R⁴薪(式中R⁴は、前述したR⁴ と同意義を示す。)-OR8基(式中R8は、前述し たR8と同意幾を示す。)、もしくは懺換益を有 してもよいフェニル基(その貨換基は、先に述 べたR⁴が置換基を有してもよいフェニル基の質 換基と同意義を示す)などである〕、置換基を

有してもよいフエニル恭(以下に示す同一もし くは異なる懺換基を1~3個有してもよい。そ の世換基は、アルキル基(たとえばメチル、エ チル、プロピル、もしくはイソプロピルなど)、 アルコキシ基(たとえばメトキシ、エトキシ、 プロポキシ、プトキシ、もしくはもープトキシ など)、ハロゲン(たとえば弗素、塩素、もし くは臭岩など)、ニトロ、シアノ、アセチル、 アセトキシ、もしくは水酸基などである)、ア ルキルチオ基 -SRº(式中Rºは、メチル、エチル、 プロピル、プチル、イソプロピル、もしくは t ープチルなど)、アルキルスルホニル基 -802 RV (式中R⁹は、前述したR⁹と同意義を示す。)、 **遺換基を有してもよいフェニルチオ基(以下に** 示す同一もしくは異なる世換基を 1 ~ 3 個有し てもよい。その厳換蒸は、アルキル基(たとえ はメチル、エチル、プロピル、もしくはイソブ ロビルなど)、アルコキシ茜(たとえばメトキ シ、エトキシ、ブロポキシ、プトキシ、もしく はt-プトキシなど)、ハロゲン(たとえば弗

累、塩紫、もしくは臭異など)、ニトロ、シア ノ、アセチル、アセトキシ、もしくは水酸葢な どである。)、厳換基を有してもよいフェニル スルホニル基(その置換基は、上述した置換基 を有してもよいフェニルチオ基の置換基と同意 義を示す。)、またはアシルオキシ基、-000R¹⁰ (式中 R¹⁰ は、 炭累数 1~10個の置換基を有し てもよいアルキル菘(たとえばメチル、エチル、 プロピル、プチル、ペンチル、ヘキシル、ヘブ チル、オクチル、ノニル、もしくはデシルなど)、 その置換基は炭素数1~5個のアルキル基(た とえば、メチル、エチル、プロピル、プチル、 ベンチル、イソプロピル、もしくはt-プチル など))、饋換葢を有してもよいフェニル茲(そ の置換基は、先に述べたBIが置換基を有しても よいフェニル基の置換基と同意義を示す。)、 もしくは置換蒸を有してもよいペンジル基(そ の健換基は、先に述べたR4が環換基を有しても よいペンジル基の催換基と同意發を示す。)な どである。)などである。

R³は、水素原子または窒素原子の保護基〔た とえばシリル葢(たとえばトリメチルシリル、 トリエチルシリル、トリフエニルシリル、t-プチルジメチルシリル、もしくは t ープトキシ ジフエニルシリルなど)、置換基を有してもよ いアルキル基(たとえばメチル、エチル、プロ ピル、プチル、ペンチル、ヘキシル、もしくは ヘプチルなどであつて、以下に示す同一もしく は異なる懺換基を1~3個有してもよい。その **置換基は、アルキル基(たとえば、メチル、エ** チル、プロピル、イソプロピル、プチル、もし くは 4 ープチルなど)、 CO2R4 基(式中R4 は、前 述したものと同意袋を示す)、-OR1塩(式中R11 は水岩原子、アルキル装(たとえばメチル、エ チル、プロピル、もしくはプチルなど)、健侠 基を有してもよいペンジル芸(その懺換基は、 先に述べたRIが置換基を有してもよいペンジル 基の置換基と同意袋を示す。)などである。)、 世換基を有してもよいフェニル港(その世換茶 は、先に述べたスタが置換基を有してもよいフェ

ニル基の雌換蒸と同意幾を示す。)、もしくは 置換基を有してもよいペンジル基(その置換基 は、先に述べたR⁴が置换基を有してもよいペン ジル基の遺換基と同意發を示す。))、遺換基 を有してもよいアルケニル葢((たとえば、ビ゛ ニル、もしくはアリル基であつて、以下に示す 同一もしくは異なる1~3個の置換基を有して もよい。その置換基は、アルキル基(たとえば、 メチル、エチル、プロピル、もしくはプチルな ど)、置換基を有してもよいフェニル基(その 磁换基は先に述べたR⁴が置換基を有してもよい フェニル基の催換基と同意義を示す。)、もし くは -CO2R4 基(式中R4 は、前述したものと同意 鎹を示す。))、 置換券を有してもよいフェニ ル茜、(その健換基は、先に述べたR⁴が雌換菸 を有していてもよいフェニル基の置換基と同意 發であつて、同一もしくは異なる 1 ~ 3 個のこ れらの置換基を有してもよい。)、置換基を有 してもよいペンジル基(その置換基は、先に述 ぺた R⁴ が置換基を有してもよいペンジル基の置

換基と同意幾であつて、同一もしくは異なる!
~3個のこれらの催換基を有してもよいシクロアルキル
もしくは健換基を有してもよいシクロアルキル
基(たとえばシクロペンチル、もしくはシクロ
ヘキシルなどであつて、その健換基はたた
R³が窒素原子の保護基である場合の健換基を有してもよいアルキル基の慢換基と同意幾を示す)などである。

一般式(1)を有する化合物のうち好適化合物にはR¹が雌換基を有してもよいアシル基にたどりルボルミル、アロピオニル、アロピオニルは、アルカーもしくは異ななで、1~3個有エエナーには、ステルカーは、メチルオーンのは要基を1~3個次上のよう、アルカーをでは異なない。その世換基は一で202 R⁴ 基しくは一003 R⁵ 基のと同意義を示す。)、R⁵は前述したものと同意数を示す。)、

とができる。

この目的達成のために有効な微生物は細菌から酵母、糸状菌まで多岐にわたる。例えば、以下のごとくである。

〔細菌〕

Arthrobacter simplex SANK 73560 (IAM 1660)
Bacillus subtills SANK 76759 (IAM 1069)

Chromobacterium violaceum SANK 72783 (ATCC 31532)

Flavobacterium capsulatum SANK 70979 (IFO 12533)

Flavobacterium meningosepticum SANK 70779 (IFO 12535)

(酵母)

Aureobacidium pullurans SANK 10877 (ATCC 15232)

Oandids albicans SANK 50169 (IFO 0683)

Pichia farinosa SANK 58062 (IAM 4303)

Pichia terricola SANK 51684 (PERM 8001)

Rhodotorula minuta SANK 50871 (IFO 0932)

Saccharomyces cerevisiae SANK 50161 (IAM 4512)

〔糸状菌〕

Aspergillus niger SANK 13658 (ATCO \$142)
Gliocladium roseum SANK 18560 (FERM 8259)

を有してもよいアルキニル基であつて、その僧 換基は -SR4 基 (式中、R4 は前述したものと同意 義を示す。)もしくは OR8 基 (式中R8 は、前述 したものと同意義を示す。)、アルキルスルホ ニル基-802R9(式中、R9は前述したものと同意 袋を示す)、筺袋苺を有してもよいフェニルス ルホニル基、もしくはアシルオキシ基 -OCOR¹⁰ (式中、R¹⁰は前述したものと同意義を示す。) などであり、R3が水素原子、遺換基を有するア ルキル基であつてその置換基が-00gR⁴蒸(式中、 R⁴は前述したものと同意幾を示す。)、アルキ ル基、もしくは OR11 基(式中、R11 は前述したも のと同意義を示す。)、雌換基を有してもよい アルケニル基であつてその置換基はアルキル基、 もしくは -CO2R4 基(式中R4 は前述したものと同 意義を示す)、懺換基を有してもよいフェニル 基、もしくは置換基を有してもよいペンジル基 などである。

本発明の不斉加水分解に供試される微生物ないし酵素は、数多い成者と経験とにより選ぶこ

Humicola asteroidea SANK 14981 (FERM 8260)

これらの微生物を供試する場合の実験方法は、 次に示す A 法および B 法に大別できる。

A法一供試微生物が良好な生育を示す任意の培地に当該菌株を接種し、1~2日間培養(通常は回転提とう培養一往復提とう培養でも可一)の後、旺盛な発育のみられる時期に20~150 9%の基質を添加(微細粉末として直接培地に添加するか、水とよく混和する任意の有機溶媒 0.5~20%の範囲に溶解させて添加する)し、同一条件で培養を続けて加水分解を終了させる、いわゆる生育菌体法である。

る。微生物反応終了時のpHは細菌でpH 7.8~8.9、 酵母あるいは糸状菌でpH 4.8~5.7である。培養液 を酢酸エチルで抽出し、粗生成物が得られる。

なお、A法における接種菌体、B法における 湿菌体のかわりに容易に入手可能な生菌体、例 えば市販されている製パン用ィーストなどは、 目的違成のために手軽に供試しうるものである。 B 法は微生物加水分解終了後の抽出操作にお

などがあるが、加水分解活性の高い選体を得る

ためには、天然培地を用いるのが望ましい。天 然培地の一例として、グルコース1~5%、ペ プトン1~3%、酵母エキス0.05~0.5% の16.5の 組成の培地などがある。この場合、微生物種に よつてはグルコースを蔗糖または麦芽糖、液糖 など他の糖原に、ペプトン、酵母エキスも同様 に、大豆粉、ファーマメデアなど他の窒素源に かえることもできる。さらに炭素源、窒素源以 外に無機塩(例えば FeSO4·7H2O, MgSO4·7H2O, とで、菌体の加水分解活性が高まることがある。 一万、微生物菌体ではなく、酵素のみを用い ても、目的を達成することができる有効な酵素 は、微生物ないしは動物細胞由来のもので、リ パーゼを始めとするエステラーゼやアミノアシ ラーゼなどであり、これらによる反応では、加 水分解が立体選択的に進行するものが多い。例 えば、エステラーゼ(Carboxylic - ester hydrorase , BO 3. 1. 1. 1 , 例えばプタ肝臓由来の市販品、PLB) いて、菌体懸濁液から来る夾雑物が A 法に比べて少なく、従つて目的物質の単離、精製が容易であり、かつ収率が良い。さらに、 A 法の生育 関体法では目的とする一次(加水分解)反応に次いで二次反応が起こりやすく、 B 法の関係と 機法では微生物反応が単純化され、目的物質のみを効率よく得ることができる。

例えば、市販のパン用イースト28(湿菌体)を38ショ糖を含む20㎡の水道水に懸濁し、0.5~2時間、28℃で回転振とう培養する。ついで適堆の基質をメタノールなどの水谷性容媒に溶かして添加し、加水分解反応を行う。反応開始後1~2日間、反応の経時変化をTLCで確認し、基質残存の認められる場合には薫塘18を追加し、加水分解反応を終了させる。反応液を酢酸エチルで抽出し、粗生成物が得られる。

なお、 A 法および B 法において微生物の培養に供し 5 る培地は、微生物の旺盛な生育が見られるものであれば全て本目的を達し 5 る。これらの培地には天然培地、半合成培地、合成培地

リバーゼ (Triacylglycerol acylkydrolase, EC3. 1. 1. 3, 例えば Aspergillus oryzaeまたは Aspergillus niger 由 来の市販品)

アミノアシラーゼ(N-Amino-acid aminohydro lase, EO 3. 5. 1. 14 , 例えば Aspergillus 属の糸状菌より調 製された市販品)

などの酵素である。また、精製されたこれら標品のかわりに、市販品として安価に入手可能な粗精製品を用いることでも目的を達しうる。例えばタカジアスターゼでは Aspergillus oryzae由来の租酵素標品で、リパーゼを含んでいるので精製標品のリパーゼのかわりに用いることができる。

酵素を用いる方法は、微生物菌体による方法に比べて培養のための装能や操作が不要であり、反応時に一次(加水分解)反応以外の反応がほとんど起こらず、微生物菌体由来の夾雑物もないため目的物質の抽出精製が容易である点などの利点がある。

例えば、プタ肝臓エステラーゼ(PLE)500 単

位を ph 8.0 の緩衝液(例えば燐酸緩衝液) 50 ml に溶かし、水とよく混和する溶媒(例えばアルコール、ジメチルボルムアミドなど)少数に溶かした適量の基質を添加し、攪拌しながら35℃にて 2 ~24時間反応させる。反応の経時変化をTLO で確認し、反応終了後、反応液を酢酸エチルなどの溶媒で抽出し、粗生物が得られる。

基質は容媒に容かして旅加するほか、直接投入する方法もある。いずれにおいても、必要に応じて 0.01~0.1 %の界面活性剤(例えば Triton X-100 , Span 80 など)や水を混和する有機容媒(例えばジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、アセトンなど)を適量派加することにより酵素反応をより効率的に行うことができる。

一般式(2)(式中、R² およびR³ は前述したものと同意義を示す)を有する化合物は、以下のようにして得られる一般式(1)を有する化合物をアルコール、アセトンもしくはジメチルホルムアミドに溶かすか、または直接微生物の培地また

式中R¹、R² およびR³ は前述したものと同意幾を示し、 X はハロゲン原子などを示す。

化合物(3)を脱水剤の存在下アミンと反応させることによりシッフの塩基(4)ができる。これとシケテンの反応により化合物(5)が得られる。これを選元し化合物(6)としてこれをアシル化することにより化合物(1)が得られる。

本発明によつて得られる化合物は Scheme 2 に従つてカルパペネムへ導くことができる。

Scheme 2

は酵素液に添加して、 磁生物反応においては A 法もしくは B 法により 1 ~ 4 日間、 酵素法に ないては 2 ~ 24時間反応させる。 この間、 TLC などにより化合物 ② への変換を確認する。 適当時間後、 適当な 軽鉄、 例えば酢酸 エチル、 エーテルなどの 密媒で 抽出し、 抽出物を おかい、 エーテルなどの おび で 抽出し、 または 再結 品 法 とにより、 目的と する 光学活性な アゼチジノン誘導体 ② を分離 精製する。

本発明の出発物質である化合物(1)は特顧昭59-265962号に開示された方法により得られる。 すなわち Scheme 1 に従つて化合物(3)から 4 工程で(1)が得られる

Scheme 1

すなわち化合物 ①の水酸基を保護しついてアセチレンのチオフェニル化をすると化合物 ® が得られる。化合物 ® の窒素原子の保護基を T

Fukuyama 等 (J. Am. Chem. Soc. 102 2122 (1980))の方法 に従つて除去しついで特開昭 60-19763 号の方 法により化合物 (9) が得られる。化合物 (9) からカ ルパペネム 00 へ導く方法は特開昭 59-46265 号 及び特開昭 59-51286 号に示されている。

つぎに実施例および参考例をあげて本発明を 説明する。

実施例1

 $\frac{(38,48)-1-(4-1)+271-10}{3-[(1R)-1-1]+211-10}$ $\frac{5-10}{10}$

dl- 3, 4 ートランスー1ー(4ーメトキシフ エニル)-3α- [(1R*)-1-アセトキシエチル] ー 4 ーエチニルー 2 ー アゼチジノン (60 mg) を Pichia farinosa SANK 58062 (IAM 4303) と伴に B 法により30℃で24時間振とう培養する。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる租生績体 (76 mg) をシリカゲル薄層クロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル= 1/1、 U.V ランブ検出、 Rf=0.32) により精製すると目的化合物 21 mgが得られた。

$$(\alpha)_{D}^{24^{\circ}}$$
 -135° (C = 1, CH c ℓ_3)

NMR (CDc ℓ_3) , δ_{ppm} : 1.27(3H,d,J=6Hz), 2.55(1H,d,J=2Hz), 3.38(1H,dd,J=2及び 4Hz), 3.75(3H,s), 4.1~4.5(1H,m), 4.60(1H,t,J=2Hz), 6.75~7.60(4H,A₂B₂型)

実施例2

(3R,4R) - 1 - (4 - メトキシフェニル) - 3 - [(1R) - ヒドロキシエチル) - 4 - エチ

ニルー2ーアセチジノン

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-((1R*)-1-ベンゾイルオキシエチル]-4-エチニルー2-アゼチジノン(500mg)を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1069)と伴にA法により28℃で24時間振とう培養する。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる租生績体(518mg)をシリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチルニ1/1)により精製すると目的化合物 148 mg が得られた。このものをエーテルから再結晶を行つた。

$$\left(\alpha\right)_{D}^{24}$$
 -200° (0=1, OHc ℓ_{5})
mp 133°

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

奥施例4

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシフエニル)-3a-((15*)-1- アセトキシエチル)
-4-エチニルー2-アゼチジノン(60 mg) を
実施例1と同様に反応、処理すると目的化合物
13 mg が得られた。

Rf = 0.32 (シクロヘキサン/酢酸エチル= 1/1) [
$$\alpha$$
] $_{D}^{24}$ + 77° (O = 1 , OHc ℓ_{5})

NMR (CDc ℓ_3) δ ppm : 1.37 (3H,d,J=6Hz), 2.55 (1H,d,J=2Hz), 3.40 (1H,dd,J=2,4Hz), 3.75 (3H,s), 3.9~4.4 (1H,m), 4.45 (1H,t,J=2Hz), 6.75~7.6 (4H,A₂B₂) 実施例3

 $\frac{(38,48)-1-(4-11+271-11)}{-3-[(1R)-1-11+211-11]}$ $\frac{-3-[(1R)-1-11+211-11]}{-3-[(1R)-1-11]}$

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシフェニル)-3α-[(1R*)-1-ベンゾイルオキシェチル]-4-エチニル-2-アゼチジノン(120mg)をAspergillus niger SANK 13658 (ATCC 9142)と伴にA法により28℃で48時間振とう培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる租生績体(108mg)をシリカグル薄層クロマトクラフイー(シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1)により精製すると目的化合物21mgが得られた。

$$\left(\alpha\right)_{D}^{24^{\circ}}$$
 -87° ($0=1$, $CHe\ell_{3}$)

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

実施例 5.

チニルー2-アゼチジノ

dl - 3.4 - トランス-1 - (4 - メトキシフ ·エニル)- 3α- [(18*) - 1 - ペンゾイル オキシエチル]ー4ーエチニルー2ーアゼチジ ノン(128 m) を Bacillus subtilis SANK 76569 (IAM 1069) と伴に A 法により 28 ℃で 36 時 間振とう培養する。培養液を酢酸エチル抽出し て得られる粗生版体(219 号)をシリカゲル存 簡クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸 エチル= 1/1)により精製すると目的物 18 号 が得られた。このものをエーテルにより再結晶 を行つた。

 $(\alpha)_{D}^{24}$ + 170° (C=1, OHO83)

NMR (CDCl3) 8ppm : 1.24 (3H, d, J=6Hz), して得られる粗生敏体 (179 m)をシリカゲル 239 (1H, d, J=2Hz), 3.22 (1H, dd, J=2, 5Hz), 3.70 (3H, s), $3.9 \sim 4.4$ (1H, m), 3.95 (1H, d, J=15Hz), 4.59 (1H, d, J=15Hz), 6.70 ~ 7.25 (4H,

夹施例 7.

(38 , 48) - 1 - (4 - メトキシベンジル) - 3 — [(1B)— 1 — ヒドロキシエチル]— 4 ーエチニルー2ーアゼチジノン

dl - 3, 4 - トランス-1-(4-メトキシ ペンジル) - 3α - [(1R*) - 1 - ホルミルオ キシエチル]ー 4 ーエチニルー 2 ー アゼチジノ ン (188 🕶) を Pichia farinosa SANK 58062 (IAM 4303)と伴に B 法により 28 とで 48 時 間撮とう培養する。培養液を酢酸エチルで抽出

128° m p

寒 施 例 6.

ーエチニルー2ーアセチジノン

dl - 3, 4 - トランス - 1 - (4 - メトキシベ $v \circ v) - 3\alpha - ((18^*) - 1 - \sim v \lor 1 v$ オキシエチル]ー4ーエチニルー2ーアゼチジ ノン(80 mg) を Bacillus subtilis SANK 76759 と伴に A 法により 28 とで 48 時間振とう培養す る。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗 生績体(164 甲)をシリカゲル薄脂クロマトグ ラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル= 1/1, UV ランブ検出, Bj=0.22)により精製すると目 的化合物 10 甲が得られた。

 $(\alpha)_{0}^{23}$ -19.5° (0=1, OHO ℓ_{3})

薄眉クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢 酸エチル= 1/1)により精製すると 目的化合 物 13 おが得られた。

 $(a)_{n}^{24}$ -8° $(0=1, CHC\ell_{3})$

NMR は実施例 6 で得られた化合物のそれと一 致した。

與施例 8.

(38,48)-1-(4-メトキシフェニル) - 3 - ((1B) - 1 - ヒドロキシエチル)- 4 - エチニルー2-アゼチジノン

dl - 3. 4 - トランス-1-(4-メトキシフ エニル) — 3α — [(1R*) — 1 —ホルミルオキ シエチル]ー4ーエチニルー2ーアセチジノン (38 99) & Pichia fariuosa SANK 58062 (IAM 4303)と伴にB法により 28 ℃で 48 時間 撮と

う培養する。培養液を実施例1と同様に処理す ると目的化合物 5 号が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{24^{\circ}}$ -120° (C=0.5, OHO ℓ_3)

NMRは実施例1で得られた化合物のそれと一 致した。

実施例 9..

(38, 48) - 1 - (4 -メトキシベンジル) 4-エチニルー2-アゼチジノン

dl - 3, 4 - トランス-1-(4-メトキシベ ンジル) - 3α - [(1B*) - 1 - アセトキシエ チル】- 4 - エチニルー 2 - アゼチジノン (31 写)を Pichia farinosa SANK 58062(IAM 4303) 28 とで3日間培養する。 培養液を酢酸エチル と伴に A 法により 28 ℃ で 48 時間培養する。 培 發液を実施例 6 と同様に処理すると目的化合物 4 羽が得られた。

$$[\alpha]_{D}^{24}$$
 -16° (0=0.4, 0H0 ℓ_{5})

 $[\alpha]_{D}^{24}$ -123° (C=1, CHC ℓ_{3}) \sim 2.25 (1H, s), 3.41 (1H, dd, J=6, 25Hz), 3.71 (3H, s), 4.28 (1H, q, 6.6 ~ 7.6 (9H, m)

寒施例 11.

- 3 [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 4 - フェニルチオエチニル - 2 - アゼチジノン

dl - 3.4 - トランス-1-(4-メトキシ ルオキシエチル] ー 4 ー フェニルチオエチニル - 2 - アセチジノン(160 97)を Bacillus Subtilis SANK 76759 (IAM 1069)と伴に1日 おきに1%のブルコースを忝加しながらA法に

NMR は 実施 例 6 で 得られた 化合物の それと ー 致した。

寒 施 例 10.

ーフエニルチオエチニルー2ーアゼチジノン

dl - 3 4 - 1 - 5 - 2 - 1 - (4 - 1 + 2 - 2 エニル) $-3\alpha-[(1R*)-1-ベンゾイルオ$ キシエチル] ー 4 ーフエニルチオエチニルー 2 ーアセチジノン(110 m)を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1069) と伴に A 法により で抽出して得られる粗生液体(138 平)をシリ カゲル薄脂クロマトグラフィー(シクロヘキサ ン/酢酸エチル=1/1, Bf=Q5) により精製 すると目的化合物 22 ぬが得られた。

より28℃で4日間培養する。培養液を酢酸エ NMR (ODCl₃) loom: 1.35 (3H, d, J=6Hz), チルで抽出して得られる粗生液体(92 mg)を シリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘ キサン/酢酸エチル=1/1, UV ランブ検出, J=8Hz), 4.75 (1H, d, J=2.5Hz), Rf = 0.4) により精製すると目的化合物 13 m が 得られた。

$$(a)_{D}^{24} - 54^{\circ} (0=1, CHO \ell_{3})$$

NMR (ODO ℓ_3) δ_{ppm} : 1.28 (3H, d, J=6.5 Hz), ~ 24 (1H, S), 3.71 (3H, S), 3.30 (1H, dd, J=4, 2Hz), 4.07 (1H, d, J=15Hz), 4.60 (1H, d, J=15Hz), $4.0 \sim 4.3$ (1H, m), 4.28 (1H, d, J=2Hz), 6.7 ~ 7.5 (9H, m)

寒施例 12

(3R, 4R) - 1 - 7 y n - 3 - (18) -ヒドロキシエチル〕- 4 - フェニルチオエチニ ルー2ーアセチジノン

 $(\alpha)_{D}^{24}$ $^{\circ}$ -3° (O=1, $OHO\delta_{5}$) NMR ($ODO\delta_{5}$) δ_{ppm} : 1.29 (3H, d, J=6Hz), 3.31 (1H, dd, J=2.5, 5Hz) , $3.4\sim4.4$ (2H, m) , 4.47 (1H, d, J=2.5Hz) , $4.9\sim6.0$ (4H, m) , $7.1\sim7.5$ (5H, m)

実施例 13.

- 1 - アゼチジノン

dl-3,4-トランス-1- ベンツヒドリル-3α-((1R*)-1-ベンゾイルオキシ エテル]-4-エチニルアゼチジノン(40 型)を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1069)と伴に 28 ℃で3日間培養する。 培養液を実施例 13 と阿根に処理すると目的化合物 10 型が得られた。

 $[\alpha]_D^{24}$ ° -52° (0=1,0HOleds)
NMR は参考例 leds で得られた leds 化合物 のそれと一致した。

実施例 15.

(38, 48) - 1 - ベンツヒドリル- 3 -[(1R) - ヒドロキシエチル] - 4 - フェニル デエチニル-2 - アセチジノン

d ℓ - 3. 4 - トランス- 1 - ベンツヒドリル
- 3α - [(1R*) - ベンゾイルオキシエチル]
- 4 - エチニル- 2 - アゼチジノン(90 号)
を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1069)
と伴に A 法により 28 とで 3 日間 培養する。 培養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生緑体(110 号)をシリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル= 1/1, Bf ÷0.35)により精製すると目的化合物 9.4 号 が得られた。

[α]_D +28° (0=0.94, OHO83) NMR は 参考例 6 で得られた化合物のそれと一致した。

実施例 14

(38, 48) - 1 - ベンツヒドリル - 3 -[(18) - ヒドロキシエチル] - 4 - エチニル

d8-3.4-トランス-1-ペンツヒドリルー3α-[(1R*)-1-ペンゾイルオキシエチル]-4-フェニルチオエチニル-2-アゼチジノン(180 号)を実施例13と同様に培養. 処理すると目的化合物 6.5 号が得られた。

 $(\alpha)_D$ -13° (C=0.85, OHO ℓ_5)

NMR (ODO ℓ_5) δ_{ppm} : 1.28 (3H, d, J=6Hz),

~ 2.8 (1H, 8), 3.35 (1H, dd, J=3,

5Hz), 4.2 (1H, m), 4.34 (1H, d,

J=3Hz), 6.04 (1H, s), 7.2 ~ 7.4

(15H, m)

奥施例 18.

dl-3、l-1ランスー1ー(l-1トキシフェニル)ー3αー(l-1ペンゾイルオキシエチル)ーl-1ルボキシメチルー2ーアゼチジノン50 町を Bacillus subtilis SANK 76759 (IAM 1069) と伴に l-1 法により l-1 時間振とう培養する。培養液を酢酸エチルで抽出して得られる粗生液体(l-1 50 町)を シリカゲル薄脳クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル=l-1 1/5、l-1 l-1 l-1

3.4ートランス-1-(4-メトキシフエニル)-3α-(1-ヒドロキシエチル)-4-ベンジルオキシカルボニルメチル-2-アゼチジノン

フエニルチオカルボニルメチルー2-アゼチジ

ノン

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシフェニル) - 3α -(1-ベンゾイルオキシェチル) - 4-フェニルチオカルボニルメチルー2-アゼチシノン 20 町を Bacillus subtilis 8ANK 76759 と伴に Δ 法により 36 時間 培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる粗生凝体25 町をシリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1 , R_{f} \pm 0.4 , UV ランブ検出)により精製すると光学活性な目的化合物 5 町が得られた。

実施例19

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシフエニル)
- 3 - ((1R) - 1 - ヒドロキシエチル) 4 - エチニル - 2 - アゼチジノン

dl-3.4-トランス-1-(4-メトキシフエニル)-3α-(1-ベンゾイルオキシエチル)-4-カルボキンメチル-2-アゼチシノン80 町を N、N-ジメチルホルムアミド中、炭酸水業ナトリウムの存在下ベンジルブロマイドと常法に従つて反応、処理するとベンジルエステル体 90 町が得られる。この化合物 90 町をBacillus subtilis SANK 76759 と伴に A 法により培養する。培養液を酢酸エチル抽出して得られる粗生酸体(98 町)を シリカゲル海層ノロマトグラフィー(シクロヘキサン/酢酸エチルニ1/1、Bf ÷ 0.5、UV ランブ検出)により精製すると光学活性な目的化合物 20 町が得られた。実施例 18.

3.4-トランス-1-(4-メトキシフエニ ル)-3a-(1-ヒドロキシエチル)-4-

 $(\alpha)_{D}^{22}$ -40° (0=1, 0H0 ℓ_{5})

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

爽施例 20.

(38 , 48) - 1 - (4 - メトキシフエニル)

- 3 - [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル] -

4-エチニルー2-アゼチジノン

 $(\alpha)_{D}^{22}$ -85° (0=1,0H0 ℓ_{5})

NMR は実施例 1 で得られた化合物のそれと一致した。

4.24 (1H, d, J=2Hz), 4.54 (1H, t, J=2Hz), 4.95 ~ 6.15 (3H, m)

IR (Liq.) cm⁻¹ : 1760 , 1712 , 2110 参考例 2

dl-1-ベンツヒドリル-3-アセチル-4-エチニル-2-アセチジノン

プロパルギルアルデヒド 1 9 を無水ベンゼン 20 ml に溶解し、 2.82 9 のベンツヒドリルアミン及び無水硫酸マグネシウム 2 9 を加え 20 分間撹拌。 5 過後、溶媒を留去し、残産を無水塩化メチレン 30 ml に溶解し、 1.57 9 のイミダゾールを加え選素学囲気下-20 でに冷却する。ついで 1.76 ml のジケテンを -20° ~ -10 で で加え、ゆつくりと反応温度を 15 でとする (約 1.5 時間)。 20 ml の塩化メチレンを加え、 反応液を水洗し、抽出液を無水硫酸マグネシウムにて

参考例 1.

dl-1-T | N-3-T t f N-4- I f

ブロバルギル アルデヒド 1 g を塩化メチレン 20 ml に容解し、 0.87 ml のアリルアミン 及び無水硫酸マグネシウム 4 g を加え、 20 ℃, 20 分間 撹拌。 ろ過 後、 ろ欲にイミダソール 1.56 g を加えて、 窒素 雰囲気下 - 20 でとし、ついでジケテン 1.76 ml を同温にて加える。

約1.5 時間かけて反応温度を20 でにする。反応液を水洗し、無水硫酸マグネシウムにて乾燥。 容媒留去後、残瘡をシリカゲルラピット・クロマトグラフィー(塩化メチレン)に付し、Rf =0.4 辺の目的化合物 691mを得た。

B_p 95 ~ 105°/0.03 mm Hg (油裕温度)

NMR (ODOℓ₃) δ: 2.28 (3H, s), 2.56

(1H, d, J=2Hz), 2.3 ~ 4.3 (2H),

乾燥。 容媒留去後、残渣をシリカゲル ラピットクロマトグラフィー (シクロヘキサン:酢酸エチル=3:1)により精製すると目的化合物3.2 g が得られた。

R_f = 0.35 (シクロヘキサン:酢酸エチルニ 2 : 1)

NMR (ODO& 5) 8: 221 (3H, s), 232 (1H, d, J=2Hz), 4.22 (1H, J=2Hz), 4.45 (1H, t, J=2Hz), 5.86 (1H, s), 7.28 (10H, s)

IR (Liq.) cm⁻¹ : 2120, 1760, 1720 参考例 3.

dl-1-Tリル-3-Tセチル-4-エチ

ニルー2 ー アゼチジノン 400 gをメタノール 5 ■ に容解し、泳冷下 86 gの NaBH4 をゆつくり加 え、同温にて 20 分間 放拌後酢酸エチルを 加え 希塩酸水を加え、有機層を水洗 3 回、無水 MgSO4 にて乾燥後容媒留去。 得られる残渣をシリカゲ ルラビッドクロマトグラフィー (シクロヘキサ ン:酢酸エチル= 1 : 1 , Rf = 0.3 近辺)により 目的化合物 300 gが得られた。

NMR (CDO ℓ_5) δ : 1.25 (1.25H, d, J=6.5), 1.29 (1.75H, d, J=6.5Hz), 2.45 (1H, m), 3.0 \sim 3.8 (4H, m), 3.8 \sim 4.3 (3H, m), 6.1 (3H, m),

NMR の 1.25 と 1.29 のシグナルの比から R*/ S* = 1/1.4 であることが明らかとなつた。

なお本反応をNaBH4の代りに Kーセレクトライドを用いても同様な結果が得られた。 参考例 4

dl-3,4-トランス-1-アリル-3α-(1-ベンゾイルオキシエチル)-4-エチニ ル-2-アゼチジノン

参考例 5.

ヘキサメチルジシラザン 626 町をテトラヒドロフラン 10 ml に容解し、氷冷下 n ー ブチルリチウムヘキサン放(1.62 mモル/ ml) 24 ml を加える。そのまよ 30 分間 撹拌後 - 78 ℃に 冷却する。この溶液に参考例 4 で合成したペンゾイル体(R*, 3* のまざり) 317 町の 10 ml テトラヒドロフラン溶液を加え、質に - 78 ℃にて一時間撹拌する。ついで、 J. Am. Chem. Soc., 99,4405 (1977) の方法で合成した フェニルベンゼ

参考例 3 により得た S*: R* ÷ 1.4: 1 の混合物のアルコール体 800 町を 20 配の 無水テトラヒドロフランに俗解し、トリフェニルホスフィン 234 9 及び安息香酸 1 9 を加える。この容液に室温にてアンジカルボン酸ジェチル 933 町を加え、そのまよ30 分間 攪拌。酢酸エチルを加え水洗2回、 MgSO4 にて乾燥。 溶媒留去後シリカゲル ラピットクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=5: 1)により精製すると目的化合物 917 町が得られた。

NMR (ODO ℓ_5) δ : 1.50 (1.25H, d, J=6.5Hz), 1.54 (1.75H, d, J=6.5Hz), 2.54 (1H), 3.3 ~ 3.8 (3H, m), 3.9 ~ 4.4 (3H, m), 4.9 ~ 6.1 (3H, m), 7.2 ~ 7.6 (3H, m), 7.8 ~ 8.1 (2H, m)

NMR の 1.50 と 1.54 のシグナルの比から R*/S* =1/1.4 であることが明らかとなつた。

ンチオスルホネート(Ø S S O 2 Ø) 972 № の 10 ■ テトラヒドロフラン溶液を加える。 - 78 ℃ にて一時間撹拌、酢酸エチルを加えついて塩化 アンモニウム水を加える。酢酸エチルにて抽出 後、抽出液を超和食塩水にて水洗。 Mg S O 4 にて 乾燥、溶媒留去後シリカゲルラピッドクロマト グラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチルニ 10 : 1)により精製し目的の R* 体 520 町およ び 8* 体 200 町が得られた。

R* 体:油状物質、Rf = 0.23 (塩化メチレン)
NMR (ODC83) δ:1.52 (CH3, d, J=6.5Hz),
3.54 (1H, d, d, J=6.5, 2.5Hz), 3.6 ~
4.4 (2H, m), 4.51 (1H, d, J=2.5Hz),
5.0 ~ 6.0 (4H, m), 7.1 ~ 7.6 (8H, m),
7.9 ~ 8.2 (2H, m)

IR (Liquid) cm⁻¹ : 1760, 1720 s* 体: mp70 ~ 1 で R_f = 0.31 (塩化メチ レン)

NMR (ODC8₅) δ : 1.55 (CH₅, d, J=6.5Hz), 3.3 ~ 4.1 (3H, m), 4.29 (1H, d, J= 25Hz) , $4.9 \sim 6.1$ (4H, m) , $7.1 \sim 7.6$ (8H, m), 7.9 ~ 8.2 (2H, m)

IR (Nujol) cm⁻¹: 1760, 1720

参考例 6.

dl - 3, 4 - トランス - 1 - ペンツヒドリル - 3α- ((18*) - 1 - ヒドロキシエチル)-4 ーエチニルー2-アゼチジノン

参考例2のdℓ-1-ペンツヒドリル -3-アセチルー 4 - エチニル - 2 - アゼチジノン 1.8 9 を 30 北のメタノールに容解し、-20 で にて NaBH』 250 mを加え同温にて 5 分間提拌。 希塩酸水及び酢酸エチルを加え、生成物を酢酸 エチル抽出。水洗後、 MgSO4 にて乾燥。 容媒留 去後、シリカゲルラピッドクロマトグラフィー (シクロヘキサン/酢酸エチル=1/1)により 精製すると目的化合物 1.7 9 が得られた。

参考例 6 で得た R* 及び S* のまざりのアルコ - ル体 1 g をピリジン 5 ml 及び無水酢酸 5 ml に 容解し15時間放置。酢酸エチルエステルを加 え、希塩酸水、及び飽和食塩水にて洗練後、浴 媒留去。改渣をシリカゲルラビットクロマトグ ラフィー(塩化メチレン:酢酸エチル= 40:1) により精製すると目的の 8* 体 400 m および R* 体 250 町が得られた。

s* 体: mp 123°.

Rf=0.64 (塩化メチレン:酢酸エチルニ 20 : 1)

NMR (ODO ℓ_3) δ : 1.35 (3H, d, J=8Hz), 1.88 (CH_3 , s), 2.40 (1H, d, J=2Hz), 3.40 (1H, t, J=2.5Hz), 3.74 (1H, t, J=2.5Hz), 5.13 (1H, dq, J=6.5, 3Hz), 5.92 (1H, s), 7.28 (10H, s)

IR (Nujol) cm^{-1} : 1770, 1735, 1600

B*体:油状物

これをジェチルエーテルから再結晶すると目 的化合物 600 中が結晶として得られた。

mp 105°

NMR (CDC ℓ_3) δ : 1.29 (3H, d, J=6Hz), 2.32 (1H, d, J=2.5Hz), 3.26 (1H, dd, J=5, 2.5Hz) , 3.89 (1H, t, J=2.5Hz) , $3.8 \sim 4.2$ (1H, m), 5.93 (1H, s), $7.1 \sim 7.4 (10H, m)$

参考例 7.

ds - 3.4 - トランス-1 - ペンツヒドリル - 3α - [(1R*) - アセトキシエチル] - 4 - エチニルー2-アゼチジノンおよび dl ー34 ートランスー1ーペンツヒドリルー 3α - [(18*) - 1 - アセトキシエチル] - 4 - エチニ ルー1ーアゼチジノン

1.92 (3H, s), 2.38 (1H, d, J=2Hz), 3.36 (1H, dd, J=2.5, 5.5Hz), 4.01 (1H, t, J = 2Hz), 5.14 (1H, q, J = 5.5 Hz), 5.92 (1H, s), 7.28 (10H, s) IR (Liq.) cm⁻¹: 1770, 1740

参考例 8.

dl - 3, 4 - トランス - 1 - ペンツヒドリル - 3α - [(1R*) - 1 - ペンゾイルオキシ エ チル】- 4 - エチニルー 2 - アゼチジノンおよ ぴ dl - 3.4ートランス-1-ペンツヒドリル - 3α - [(18*) - 1 - ペンソイルオキシエ チル] - 4 - エチニル - 2 - アセチジノン

参考例 8 で得た 592 町のアルコール体(R* Rf=0.45 (塩化メチレン:酢酸エチル= 20:1) 及び 8* のまざり)を、 10 fl のテトラヒドロフ NMR (ODOls) ð: 1.30 (3H, d, J=6Hz), ランに容解し、1.05 gの トリフェニルホスフィ

ン及び 440 町の安息香酸を加える。

この密液に氷冷下アンジカルボンਿジェチル417 甲を加え、氷冷剤をとりのぞきそのまと10 分間撹拌。酢酸エチルを加え、水洗 3 回。MgSO4 にて乾燥後密媒留去し、残麼をシリカゲルラピッドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=10:1) により精製すると目的の R* 体 348 甲および S* 体 117 甲が得られた。

R* 体: mp 111°

NMR (ODO2₅) &: 1.45 (3H, d, J=6Hz),
240 (1H, d, J=2Hz), 3.55 (1H, dd,
J=2.5 及び 6Hz), 4.15 (1H, t, J=2Hz),
5.41 (1H, q, J=6Hz), 5.94 (1H, s),
7.1 ~ 7.5 (13H, m), 7.7 ~ 7.95 (2H,
m)

s*体:油状物

NMR (ODO ℓ_3) ∂ : 1.50 (3H, d, J=8Hz), 2.38 (1H, d, J=2Hz), 3.55 (1H, t, J=2.5Hz), 3.86 (1H, t, J=2.5Hz),

参考例 8 で合成した R* のベンツイル体 348 町のテトラヒドロフラン溶液を加える。 1 時間
-78 でで撹拌後 270 町の フェニルベンゼンチオスルホネートを加え、-78 でにて 30 分撹拌後、酢酸エチルついで塩化アンモニウム水溶液を加える。有機層を水洗後 Mg804 にて乾燥。 溶媒留去後、残渣をシリカゲル薄層クロマトグラフイー(シクロヘキサン:酢酸エチル=5:1)により精製すると目的の R* 体 370 町が得られた。NMR (ODO&3) ð: 1.46 (3H, d, J=6Hz), 3.61 (1H, dd, J=2.5, 8Hz), 4.42 (1H, d, J=2.5Hz), 5.50 (1H, q, J=6Hz), 6.06 (1H, s), 7.15 ~ 7.7 (13H, m), 7.8 ~ 8.0 (2H, m)

IR (Liquid) cm⁻¹: 1760, 1720, 1600, 1580 参考例 8 で得られた S* ペンゾイル体 86 町を 用いて R* ペンゾイル体の場合と同様に反応、 処理すると目的の S* 体 90 町が得られた。

NMR (ODO ℓ_5) δ : 1.53 (3H, d, J=6Hz), 3.60 (1H, t, J=2.5Hz), 4.11 (1H, d,

5.44 (1H, dq, J=6,2.5Hz), 5.90 (1H, s), 7.1 \sim 7.5 (13H, m), 7.7 \sim 7.96 (2H, m)

参考例 9.

ヘキサメチルジシラザン 0.22 mlを 無水テトラヒドロフラン 10 ml に容解し、 0.56 ml の n ー ブチルリチウムヘキサン液 (1.62 mモル/ ml)を加え、 30 分間氷冷下撹拌する。 -78 でに冷却し、

 $J=2.5\,Hz$), 5.54 (1H, dq, J=6.5, 2.5 Hz), 6.03 (1H, s), 7.1 \sim 7.6 (18H, m), 7.8 \sim 8.1 (2H, m)

参考例 10.

参考例 7 で得られた R* 体 82 m を用いて参考例 9 と同様に反応、処理すると目的の B* 体 95 m が得られた。

mp 120°

Rf=0.41 (塩化メチレン:酢酸エチル= 20:1)

NMR (CDO\$\delta_3\$) \$\delta\$: 1.30 (3H, d, J=6Hz),

1.93 (3H, s), 3.39 (1H, dd, J=2.5,

6Hz), 4.20 (1H, d, J=2.5Hz),

5.16 (1H, q, J=6Hz), 5.97 (1H, m),

7.0 \$\sim 7.4\$ (15H, m)

参考例 7 で得られた 8* 体 140 がを用いて 参 考例 9 と同様に反応、処理すると目的の 8* 体 110 が得られた。

Rf=0.48 (塩化メチレン:酢酸エチル=20:1)
NMR (CDCℓ₅) δ: 1.38 (3H, d, J=6Hz),
1.92 (3H, s), 3.45 (1H, t, J=25Hz),
3.99 (1H, d, J=25Hz), 5.15 (1H, d,q
J=6, 3Hz), 5.99 (1H, s), 7.1 ~ 7.5

参考例 11.

NMR (CDC ℓ_5) δ : 1.42 (3H, d, J=6.5Hz), 20 (CH₅, s), 2.55 (1H, d, J=2Hz), 3.57 (1H, dd, J=5, 2.5Hz), 3.76 (3H, s), 4.31 (1H, t, J=2.5Hz), 5.30 (1H, dq, J=6.5, 5Hz), 6.7 ~ 7.6 (4H, Λ_2 B₂型)

R* 体: Rf = 0.26 (塩化メチレン)

NMR (CDCℓ3) δ: 1.40 (3H, d, J=6.5Hz),

20 (3H, s), 2.55 (1H, d, J=2Hz),

3.45 (1H, dd, J=6.5, 2Hz), 3.76 (3H,
s), 4.50 (1H, t, J=2Hz), 5.27 (1H,
q, J=6.5Hz), 6.7 ~ 7.6 (4H, A2B2型)

参考例 12.

トキシエチル] - 4 - エチニル - 2 - アセチジ

OCOCH₅

CH₃

CH₃

CH₃

OCH₅

OCH₅

OCH₅

参考例 1 および 2 の方法に準じて得られる d 8 - 3.4 ートランスー1ー(4ーメトキシフェニル) - 3αー(1ーヒドロキシェチル) - 4ーエチニルー2ーアゼチジノン(特顧昭 53-265962 の参考例 12 に記載) 270 呀(R*と S*の 混合物)をピリジン 300 呀及び無水酢酸 300 呀に溶解し 15 時間室温に放置。 氷水にあけ、酢酸エチルにて抽出。希塩酸水及び水洗後 Mg SO4 にて乾燥。溶媒留去後残渣をシリカゲルラビッドクロマトグラフィー(塩化メチレン)により精製すると目的の S*体 85 呀および R*体 180 呀 が得られた。

S* 体: Bf = 0.34 (塩化メチレン)

こ」に得られた 18* - ヒドロキシエチル体 570 町を無水テトラヒドロフラン 20 単に裕解。 更にトリフェニルホスフイン 1.1 9 及び 安息香酸 500 町を加え、氷冷下 700 町のアンジカルボン酸ジエチルを加える。 寒剤をのぞき、 室温にて 3 時間攪拌、 滅圧下俗媒を留去し、 残渣をシリカゲルラピッドクロマトグラフィー(シクロ

ヘキサン:酢酸エチル= 5 : 1)により精製すると目的の R^* 体 500 町が得られた。

mp 101° (エーテルから再結晶)

Rf=0.5 (塩化メチレン)

NMR (CDO ℓ_3) δ : 1.55 (3H, d, J=6.5 Hz), 2.55 (1H, d, J=2.5Hz), 3.6 (1H, dd, J=6.5, 2.5 Hz), 3.70 (3H, s), 4.6 (1H, t, J=2.5 Hz), 5.46 (1H, q, J= 6.5 Hz), 6.7 ~ 7.6 (7H, m), 7.8 ~ 8.0 (2H, m)

IR (Nujol) cm⁻¹: 3280, 2140, 1745, 1720, 1608, 1590

18* ーヒドロキシエチル体 500 町を無水塩化 メチレン中 25 当量のトリエチルアミン 及び触 媒量のジメチルアミノビリジンの存在下 25 当 魚の安息香酸クロリドと 10 時間~ 15 時間反応 させる。反応液に水を加え、有機層を分離する。 有機層を希塩酸水にで二度洗滌後、水洗。 MgSO4 にて乾燥後溶媒留去すると目的の 8* 体 500 町 が得られた。

で氷冷下 150 町のアンジカルボン酸ジェチル 150 町を加える。反応液を室温にて 5 時間 撹拌後、溶媒留去し残査をシリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチルニ2:1, Rf=0.4)により精 製すると目的化合物 50 町が得られた。

mp 79 で (ジエチルエーテルから再結晶)
NMR (ODC&3) ð: 1.46 (3H, d, J=6.5 Hz),
2.54 (1H, d, J=2.5 Hz), 3.49 (1H, dd,
J=6.5, 2.5 Hz), 3.74 (3H, s), 4.48
(1H, t, J=2.5 Hz), 5.38 (1H, q, J=6.5 Hz), 6.75 ~ 7.55 (4H, A₂B₂型),
7.98 (1H, s)

参考例 14.

dl - 3. 4 - トランス - 1 - (4 - メトキシ ベンジル) - 3a - (1 - ヒドロキシエチル) - 4 - エチニル - 2 - アゼチジノン

R.(=0.61 (塩化メチレン)

NMR (ODC ℓ_3) δ : 1.59 (3H, d, J=6.5Hz), 2.55 (1H, d, J=2.5Hz), ~ 3.7 (1H, 8), 3.70 (3H, s), 4.38 (1H, t, J=2.5Hz), 5.53 (1H, d.q. J=6.5, 3Hz)

参考例 13

 $\frac{d\ell - 3 \cdot 4 - k - j \cdot j \cdot 2 - 1 - (4 - j \cdot k + i) \cdot 7}{x = n \cdot j - 3\alpha - [(1R^*) - \pi \cdot n \cdot i \cdot k + i) \cdot x}$ $f \cdot n \cdot j - 4 - x \cdot f = n - 2 - T \cdot d \cdot f \cdot j \cdot j \cdot z$

参考例 12 に示した方法で得られる d 8 - 3、4
- トランス- 1 - (4 - メトキンフェニル) - 3α - [(18*) - 1 - ヒドロキンエチル] - 4 - エチニルー 2 - アセチジノン 100 甲をテトラヒドロフラン 3 of に容解し、ぎ殺 70 甲 及びトリフェニルホスフィン 230 甲を加える。 つい

参考例 1 および 2 の方法に準じて合成される d & - 3. 4 - トランス - 1 - (4 - メトキシ ベンジル) - 3 - アセチルー 4 - エチニルー 2 - アゼチジノン (特顧昭 59 - 265962 の 参考例 4 に記載) 460 号をテトラヒドロフラン 6 配及びメタノール 3 配の混合液に容解し、0 でにて NaBH 4 6.0 号を加える。10 分後 酢酸エチルを加え、さらに希塩酸水を加える。有機層を分離し、水洗後、MgSO 4 にて乾燥。溶媒留去後残渣をシリカゲルラビッドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=1:1, Rf = 0.3) により精製すると目的化合物 460 号が得られた。

NMR (ODO8₃) δ : 1.24 (1H, d, J=6.0 Hz), 1.28 (2H, d, J=6.5 Hz), 2.39 (1H, d, J=2Hz), 3.70 (3H, s), 3.2 ~ 3.4 (1H, m), 3.7 ~ 4.2 (2H, m), 4.58 (1H, d, J=15Hz), 6.70 ~ 7.25 (4H, A₂B₂型)

1.24 と 1.28 のシグナルの比から $R^*/S^*=1/2$ であることが明らかとなつた。

多考例 15.

 $\frac{d\ell - 3.4 - h \ni \nu \times - 1 - (4 - y + + \nu)}{\sim \nu \ni \nu) - 3\alpha - [(1R^*) - 1 - \sim \nu \lor 1}$ $\nu \neq + \nu \neq + \nu] - 4 - \mu \neq - \nu = -2 - \tau \neq + \nu$

当該生成物は更にシリカゲル分取用薄層クロマトグラフィーにより、塩化メチレンを展開容

0.71 ***のヘキサメチルジシラザンをテトラヒドロフラン 10 ***に容解し、氷冷下 n ー ブチルリチウムヘキサン液 21 ****と1 ***に冷却する。 この加え 30 分間機拌後、一78 でに冷却する。 この 密液に参考例 15 にて合成したベンソイル体(R**、 ***のまざり) 1 9 の 10 *** を加え、同温にて1時間攪拌する。ついでフェニルベンゼンチオスルホネート 767 ***の 10 *** THP 密液を加え更に1時間攪拌する。酢酸エチルついで塩化アンモニウム水溶液を加え、有機瘤を分離する。水洗後 Mg804 にて乾燥。

密媒留去後残骸をシリカゲルラピットクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=10:1)によりR*体及びS*体を分離精製するとR*体: 570 町が得られた油状物質
Rf = 0.48(塩化メチレン:酢酸エチル=20:1)
NMR (ODO85) ð: 1.45 (3H, d, J=6Hz),
3.54 (1H, dd, J=8, 25Hz), 3.72 (3H,
5), 4.05 (1H, d, J=15Hz), 4.68 (1H,
d, J=15Hz), 4.37 (1H, d, J=2Hz).

鉄として用いる事により R* を分離することが出来る。

R* 体:

NMR (CDO ℓ_5) δ : 1.43 (CH₅, d, J=6Hz), 2.51 (1H, d, J=2Hz), 3.49 (1H, dd, J=6, 2Hz), 3.73 (3H, s), 3.8 ~ 4.3 (2H, m), 4.70 (1H, d, J=15Hz), 5.40 (1H, q, J=5Hz), 6.6 ~ 7.6 (7H, m), 7.6 ~ 7.9 (2H, m)

参考例 16.

5.48 (1H, q, J=6Hz), 6.6 ~ 7.6 (12H, m), 7.75 ~ 8.05 (2H, m)

8* 体: 180 可が得られた。 mp 85 で (ジェ チルエーテルから再結晶)

NMR (CDO\$\ell_5\$) \$\delta\$: 1.54 (1H, d, J=8Hz), 3.5 \sigma 3.8 (1H, m), 3.74 (3H, s), 4.0 (1H, d, J=15Hz), 4.72 (1H, d, J=15Hz), 4.12 (1H, d, J=2.5Hz), 5.50 (1H, qd, J=6, 3Hz), 6.5 \sigma 7.7 (12H, m), 7.75 \sigma 8.05 (2H, m)

IR (Nujol) cm⁻¹: 1755, 1732

参考例 17.

Rf=0.4 (塩化メチレン)

参考例 14 で得られた化合物(R* と 8* のまさり) 440 町を無水テトラヒドロフランに溶解しトリフェニルホスフイン 890 町及び ぎ酸 0.2 町を加える。氷冷下 354 町のアゾジカルボン酸ジェチルを加え、10 時間室温にて撹拌。 酢酸エチルを加え、有機層を水洗。 Mg3O4 にて 乾燥後、溶媒留去。 残渣をシリカゲルラピッドクロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=1:1)により精製すると目的化合物 168 町が得られた。

R_f = 0.33 (塩化メチレン:酢酸エチル= 40:1)

NMR (CDOℓ₃) ð: 1.35 (3H, d, J=6Hz),

2.48 (1H, d, J=2Hz), 3.33 (1H, dd,

J=6, 2Hz), 3.74 (3H, s), 3.90 (1H,

t, J=2Hz), 3.95 (1H, d, J=15Hz),

4.62 (1H, d, J=15Hz), 5.21 (1H, q,

J=6Hz), 6.6 ~ 7.3 (4H, A₂B₂型),

NMR (ODC ℓ_5) δ : 1.59 (3H, d, J=6Hz), 3.70 (3H, s), ~ 3.7 (1H), 4.62 (1H, d, J=2.5Hz), 5.55 (1H, dq, J=6, 3.5Hz), 6.7 ~ 7.6 (12H, m), 7.8 ~ 8.0 (2H, m)

参考例 12 で得られた R* ベンゾイルオキシ体を S* ベンゾイルオキシ体と同様に反応、 処理すると目的の R* 体が得られた。

R_f=0.28 (塩化メチレン)

NMR (ODO8₃) δ : 1.56 (3H, d, J=6Hz), 3.64 (1H, dd, J=8, 2.5Hz), 3.72 (3H, s), 4.81 (1H, d, J=2.5Hz), 5.51 (1H, q, J=6Hz), 6.7 ~ 7.6 (12H, m), 7.8 ~ 8.0 (2H, m)

IR (Liq.) cm⁻¹ : 1750, 1712, 1800, 1580 谷考例 18.

7.89 (1H, s)

参考例 19.

 $\frac{dl - 3.4 - l + 5 \times 2 \times - 1 - (4 - 2 + 2 + 2)}{\times 2 \times 2 \times 2 \times 2}$ $\frac{dl - 3.4 - l + 5 \times 2 \times - 1 - (4 - 2 + 2 + 2)}{\times 2 \times 2 \times 2 \times 2}$ $\frac{dl - 3.4 - l + 5 \times 2 \times - 1 - (4 - 2 + 2 + 2)}{\times 2 \times 2 \times 2 \times 2}$

参考例 14 で得られた化合物(R* と S* の まざり) 200 町を用いて参考例 7 と同様に反応、処理しシリカゲルラビッドクロマトグラフィー(シクロヘキサン: 酢酸エチル= 1 : 1) により精製すると目的化合物 200 町が得られた。

 $R_f = 0.56$ (ンクロヘキサン:酢酸エチル=1:1) NMR (ODO δ_3) δ : 1.32 (3H, d, J= δ Hz), 1.95 (3H, s), 2.45 (1H, d, J=2.5Hz), 3.32 (1H, dd, J=6, 2.5Hz), 3.75 (3H, s), 3.92 (1H, d, J=1.5Hz), 4.70 (1H, d, J=1.5Hz), 3.92 (1H, t, J=2.5Hz),

5.20 (1H, q, J=6Hz), 6.7 \sim 7.3 (4H, Λ_2B_2 型)

参考例 20.

1 - (4 - メトキシフエニル) - 3 - アセチ ル- 4 - (2 2 - ジエトキシエチル) - 2 - ア ゼチシノン

ジェトキシブロピルアルデヒド 2 g をベンゼン 30 g に容解し 1.68 g の p ー アニシジン 及び 5 g の無水硫酸マグネシウムを加える。室温にて 20 分撹拌。ろ過後、波圧下溶媒留去する。 残液を塩化メチレン 20 ml に溶解し、 これにイミダゾール 1.12 g を加える。全系を - 30° とし 1.25 ml のジケテンを加え、 2 時間かかり反応温度を - 30°から 10 でとする。

塩化メチレンを加え、水洗後 Mg804 にて乾燥。 粗生成物をシリカゲルのラビットクロマトグラ

を加え、同温にて 5 分間撹拌する。酢酸エチルついで希塩酸を加え、有機層を分離する。 MgSO』にて乾燥後域圧下容媒留去。 残渣をクロマトグラフィー(酢酸エチル:シクロヘキサン= 2 :1)により精製すると目的化合物 463 号が得られた。

NMR (ODO\$\(\delta \) ppm : 1.02 ~ 1.04 (\$H, m),

1.55 ~ 2.60 (2H, m), 3.13 (1H, dd,

J=2.5, 6Hz), 3.27 ~ 3.87 (5H, m),

3.82 ~ 4.32 (2H, m), 4.80 (1H, d, J=

5.5Hz), 3.72 (3H, s), 6.7 ~ 7.3 (4H,

A2B2 型)

参考例 22

 $\frac{dl-3.4-h \ni \nu x-1-(4-y)++\nu}{7x=\nu)-3\alpha-(1-\alpha\nu)'(1\nu x+\nu x+\nu)}$ $\frac{f\nu)-4-(2.2-\nu x)++\nu x+\nu)-2}{-7x+\nu)/\nu}$

フィー (シクロヘキサン:酢酸エチル= 3 : 1) により精製すると目的化合物 930 wが得られた。 Rf=0.45 (シクロヘキサン:酢酸エチル=1:1) NMR (ODO&3) ð: 1.15 (3H, t, J=6.5Hz), 1.21 (3H, t, J=6.5Hz), 1.5 ~ 2.2 (1H,

m), 235 (COCH₅, s), 3.4 ~ 3.9 (5H, m), 4.21 (1H, d, J=2.5Hz), 4.4 ~ 4.85 (2H, m), 6.8 ~ 7.5 (4H, Λ_2B_2 Ξ)

参考例 21.

 $\frac{d\ell - 3.4 - h \ni \nu x - 1 - (4 - \lambda h + \nu)}{2x - \nu} - \frac{3\alpha - (1 - \mu h - \nu x + \nu) - 4}{4 - (22 - \nu x h + \nu x + \nu) - 2 - 7 + \nu}$

参考例 20 で得られた化合物 600 m をテトラ ヒドロフラン:メタノール=10:1 の 混合容 棋 15 ml に容解し、-20 c に て 150 mp の NaBH4

参考例 21 で得られた化合物 230 m を 1 nlの無水塩化メチレンに容解し、ビリジン 0.2 nl ついで安息香酸クロリド 150 m を加え 20 時間 室温にて攪拌。反応液を常法に従つて処理し得られる残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(シクロへキサン:酢酸エチル= 2 : 1) により精製すると目的物 260 m が得られた。

NMR (ODC\$ $_5$) \$\delta\$: 1.60 (2.25H, d; J=6Hz).

1.55 (0.75H, d, J=6Hz), 3.70 (3H, s),

5.25 \simes 5.75 (1H, m), 6.7 \simes 7.7 (7H, m),

4.69 (1H, t, J=5.5Hz), 7.85 \simes 8.25 (2H, m)

参考例 23

 $\frac{d\ell - 3.4 - h \ni \nu x - 1 - (4 - \lambda h + \nu)}{2x = \nu - 3\alpha - (1 - \kappa \nu) + 4 - \kappa + \nu x + \nu}$ $\frac{\nu - 4 - (2 - \kappa \nu) = \nu x + \nu - 2 - \tau x}{4 + \nu + \nu}$

参考例 22 で得られた化合物 260 町を テトラヒドロフラン 8 mlと水 2 l の混合溶媒に溶かし、 氷冷下 1 ml の渡塩酸を加える。 2 時間攪拌後、 酢酸エチルを加え、水洗。 乾燥溶媒を留去して 得られる残渣をシリカゲル薄層クロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチル=1 : 1) により精製すると目的化合物 140 町が得られた。 Rf=0.3 (酢酸エチル:シクロヘキサン=1:1)

NNR (ODO ℓ_5) δ : 1.56 (3H, d, J=6Hz), 1.54 (3H, d, J=6Hz), 2.5 ~ 3.5 (3H, m), 3.72 (3H, s), 4.10 ~ 4.55 (2H, m), 5.4 ~ 5.8 (1H, m), 6.7 ~ 7.5 (7H, m), 7.7 ~ 8.0 (2H, m), 9.74 (1H, br,

参考例 24

 $\frac{d\ell - 3.4 - 1.5 \times 3 - 1 - (4 - 3.4 - 1.5 \times 3 - 1.4 - 1.4 \times 3 -$

チル)-4-フェニルチオカルポニルメチル-

2 - アゼチジノン

参考例 24 で得られた化合物 90 町をジメチルホルムアミド:アセトニトリルニ 1 : 1 の混合器媒に容解し、カルボニルジイミダゾライド 60 町を加え室温で 30 分間撹拌する。反応液に 60 町のチオフェノールを加え 2 時間撹拌する。反応液に酢酸エチルを加え、希水酸化ナトリウム水、水の順で洗う。乾燥後溶媒を留去して得られる残渣をジリカゲル薄質クロマトグラフィー(シクロヘキサン:酢酸エチルニ 2 : 1 Rf ÷ 0.3) により精製すると目的物 70 町が得られた。

参考例 26.

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシフエニル)

参考例 23 で得られた化合物 140 町を アセトン 2 st に容解し、ジョーンズ試薬(100 町)により室温で 3 分間酸化する。反応液を酢酸エチルで抽出し、水洗、 MgSO4 で乾燥する。 容嫉を留去して得られる残渣をシクロヘキサン:酢酸エチル=1:1 の糸にて分取用シリカゲル TLC に付し Rf=0.1 近辺より目的 化合物 91 町が得られた。

NMR (ODO&3) &: 1.51 (1H, d, J=6Hz),
1.54 (2H, d, J=6Hz), 23 ~ 3.5 (3H,
m), 3.70 (3H, s), 40 ~ 4.4 (2H, m),
5.3 ~ 5.7 (1H, m), 6.7 ~ 7.5 (7H, m),
7.7 ~ 8.0 (2H, m), 8.96 (1H, br. s)

参考例 25.

 $\frac{d8 - 3.4 - 1.5 \times 2.7 - 1 - (4 - 1.2 + 2.2)}{2 \times 2.7 \times 2.$

- 3 - [(1R) - 1 - ブチルジメチルシリル オキシエチル] - 4 - エチニル - 2 - アセチジ

__ 08i<+ ∫.

OBI +

実施例 3 により得た R 配位のハイドロキシエチル体 30 可を DMF 3 以に溶解し、 1 ープチルシメチルシリルクロリド 160 可及びイミダゾール 36 可を加え 10 時間放置。酢酸エチルを加え、水洗。 MgSO4 にて乾燥後、溶媒留去。 シクロヘキサン:酢酸エチル= 2 : 1 にて R f = 0.65の 部分をクロマトグラフィーにより分離する。目的化合物 100 可が得られた。

 $(\alpha)_{D}^{24}^{\circ}$ -112° (c=1, OHO\$5)

NMR (ODC\$5) δ : 0.06 (6H, s), 0.76 (9H, s), 1.26 (3H, d, J=6Hz), 2.47 (1H, d, J=2.5Hz), 3.29 (1H, dd, J=3, 2.5Hz), 3.75 (3H, s), 4.27 (1H, dq, J=6, 3Hz),

4.52 (1H, 1, J=2.5Hz), 6.75 ~ 7.55 (4H, ン:酢級エチル5:1 の系にてシリカゲル薄層 A2B2型)

参考例 27.

(38, 48) - 1 - (4 - メトキシフエニル) - 3 - [(1R) - t - ブチルジメチルシリル オキシエチル) - 4 - フェニルチオエチニルー 2 - アセチジノン

参考例 28 により得たシリル体 60 円を無水テ トラヒドロフラン2×に密解し、-78 ℃にて ブチルリチウム液 0.25 私(1 11 中 1.6 ミリモル ブチルリチウム無を含むヘキサン液)を-78 ℃に -て加え30 分撹拌。ジフエニルジスルイド75 町 の! sl テトラヒドロフラン液を加え、 -78°~ 40°に2時間半攪拌。 酢酸エチルを加え、有樹 雇を水洗3回。 MgSO4 にて乾燥後シクロヘキサ

液をゆつくり加える。10 分間攪拌。 酢酸エチ ルを加え、水洗。常法通り後処理し、シクロへ キサン:酢酸エチル=2:1の系で Bf=0.54 の部分を単離精製する。目的化合物 30 ♥が 得 られた。

mp 76°

 $[\alpha]_n^{24}$ + 46° (c=1, OHO ℓ_3) NMR (ODC ℓ_3) δ : 0.08 (6H, s), 0.89 (9H, s), 1.26 (3H, d, J=6Hz), 3.40 (1H, br.t, J=3Hz), 4.31 (1H, dq, J=6, 4Hz), 4.59 (1H, d, J=2.5Hz), 6.2 (1H, s), 7.32 (5H, m)

> 出顧人 三共株式会社 代理人 弁理士 怪 出 庄 治

クロマトグラフィーに付し R.f = 0.55の目的化合 物 38 9 が得られた。

NMR (ODO83) 8: 0.08 (6H, 5), 0.76 (9H, s), 1.30 (3H, d, J=6Hz), 3.37 (1H, t, J=3Hz), 3.74 (3H, s), 4.3 (1H, dq, J=6, 3Hz), 4.77 (1H, d, J=2Hz), 6.7 ~ 7.5 (9H, m)

 $(\alpha)_{D}^{24}^{\circ} - 98^{\circ} (c=1, OHOS_{3})$

参考例 28.

(38, 48) - 3 - [(1B) - t - プチルジ メチルシリルオキシエチル) - 4 - フェニルチ オエチニルー 2 ーアゼチジノン

参考例 27 で得たチオフエニル化体 60 町を 2 alのアセトニトリルに召解し、氷冷下 240 mgの セリックアンモニウムナイトライトの 2 叫水谷